

知的財産セミナー

技術を守り

競争力を高めるための

**特許制度と営業秘密**

特許出願から取得までの流れや特許の一般知識を解説するとともに、特許権を取得しない場合のアイデア・ノウハウの保護方法を解説します。

自社の技術を守り価値を高めるための第一歩をこのセミナーで学べます。セミナー後は弁理士による無料相談会も行います。



日時

2026年2月27日(金)  
14:00~16:00

会場

町田新産業創造センター  
1階イベントスペース  
(東京都町田市中町1丁目4-2)

対象

中小企業および個人事業主  
(新規事業者や創業準備中の方も  
お気軽にご参加ください)

参加費

無料

定員

30名

お申込み

右記WEB申込フォーム  
からお申込みください⇒

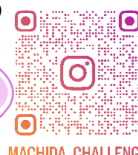
申込期間:2月1日(日)~  
2月20日(金)



問合せ

町田市経済観光部産業政策課  
☎ 042-724-3296

Instagramで産業振興  
に関する情報を発信中



## プログラム

### 講演(第1部)

#### 特許制度の基礎知識

日本弁理士会関東会 弁理士 森山 朗 氏

### 講演(第2部)

#### 特許出願と営業秘密について (Open&Close 戦略の考え方)

日本弁理士会関東会 弁理士 永田 俊策 氏

### 弁理士による無料相談会

#### 1事業者20分程度

※事前予約制です。申込フォームからお申込みください。  
※先着になります。



※詳細は町田市HP  
をご覧ください。



主催：町田市 日本弁理士会関東会 協力：株式会社町田新産業創造センター